PRODUCTION OF LOW ALPHA-OLEFIN POLYMER

Publication number: JP8301923 Publication date: 1996-11-19

Inventor: ARAKI YOSHITAKE; NAKAMURA HIROFUMI;
AOSHIMA NORIYUKI: OKANO TAKESHI: NANBA

YOSHIAKI

YUSHIAKI

Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

Classification: - international:

nternational: C08F4/69; C08F4/60; C08F6/06; C08F6/08; C08F110/00; C08F110/02; C08F4/00; C08F6/00;

C08F110/00; (IPC1-7): C08F4/69; C08F6/08;

C08F110/02

- European:

Application number: JP19950110744 19950509 Priority number(s): JP19950110744 19950509

Report a data error here

Abstract of JP8301923

PURPOSE: To remove the chromium component of a chromium-base catalyst from a liquid reaction product formed in the reaction for forming a low &alpha -olefin polymer in the presence of the catalyst. CONSTITUTION: A reaction for forming a low &alpha -olefin polymer in the presence of a catalyst comprising either a combination essentially consisting of a chromium compound (a), a nitrogenous compound (b) selected from the group consisting of a minies, amides and minides and an alkylaluminum compound (c) or a combination containing these components and a halogen compound (d). The obtained fliquid reaction product containing the catalyst components is treated with a reducing agent to precipitate the chromium component from the liquid. In this way, the chromium component of the catalyst can be removed at good efficiency by a simple operation.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特開平8-301923

(43)公開日 平成8年(1996)11月19日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 8 F 4/69	MFG		C 0 8 F 4/69	MFG
6/08	MFM		6/08	MFM
110/02			110/02	

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 8 頁)

		HE-MARITAN	水間水 削水気の敷 こ 〇七 (主 5 員)
(21)出願番号	特顧平7-110744	(71)出願人	000005968
			三菱化学株式会社
(22)出順日	平成7年(1995)5月9日		東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号
		(72)発明者	荒木 良剛
			岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化学
			株式会社水島開発研究所内
		(72)発明者	中村 宏文
			岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化学
			株式会社水島開発研究所内
		(72)発明者	青島 敬之
			神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
			三菱化学株式会社横浜総合研究所内
		(74)代理人	弁理士 長谷川 晩司
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 α-オレフィン低重合体の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 クロム系触媒を用いるαーオレフィン低重合 反応の反応生成液から触媒のクロム成分を除去する方法 を提供する。

【構成】 少くとも (a) クロム化合物、(b) アミ ン、アミド及びイミドからなる群から選ばれた含窒素化 合物、並びに (c) アルキルアルミニウム化合物から成 る組合せ、乃至はこれに(d)ハロゲン含有化合物を組 合せた触媒を用いて、溶媒中でα-オレフィンの低重合 を行ない、得られた触媒成分を含む反応生成液を顕元剤 で処理して液中のクロム成分を析出させる。

【効果】 簡単な操作で効率よく触媒のクロム成分が除 去できる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 クロム系触媒の存在下に溶媒中でαーオ レフィンを低重合させて αーオレフィン低重合体を製造 する方法において、クロム系触媒として少くとも、 (a) クロム化合物、(b) アミン、アミド及びイミド からなる群から選ばれる含窒素化合物、並びに (c) ア ルキルアルミニウム化合物から成るものを用い、かつ触 媒成分を含む反応生成液を還元剤で処理して反応生成液 中のクロム成分を固体として析出させることを特徴とす るα-オレフィン低重合体の製造方法。

1

【請求項2】 クロム系触媒が少くとも、(a) クロム 化合物、(b) アミン、アミド及びイミドからなる群か ら選ばれる含窒素化合物、(c)アルキルアルミニウム 化合物、並びに (d) ハロゲン含有化合物から成るもの である請求項1に記載のα-オレフィン低重合体の製造 方法。

【結求項3】 ハロゲン含有化合物が、周期律表のIII A. III B. IVA, IVB, VA, VB及びVIB族からな る群から選ばれる元素を含むものである請求項2に記載 のα-オレフィン低重合体の製造方法。

【鯖求項4】 クロム化合物とアルキルアルミニウム化 合物とを予め接触させることなく、αーオレフィンとク ロム系触媒とを接触させる請求項1~3のいずれかに記 載のαーオレフィン低重合体の製造方法。

【請求項5】 α -オレフィンがエチレンであり、 α -オレフィン低重合体が1-ヘキセンを主体とするもので ある請求項1~4のいずれかに記載のα-オレフィン低 重合体の製造方法。

[請求項6] 還元剤が亜鉛、ナトリウム、カリウム及 項1~5のいずれかに記載のα-オレフィン低重合体の 製造方法。

【請求項7】 触媒成分を含む反応生成液に、還元剤を 添加してクロムを含む固体を生成させ、これを反応生成 液から除去する請求項1~6のいずれかに記載のα-オ レフィン低重合体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、α-オレフィン、特に エチレンを液相で低重合して、α-オレフィン低重合 40 体、特に1-ヘキセンを製造する方法に関するものであ る。詳しくは本発明は、低重合反応により生成した反応 生成液から触媒のクロム成分を除去する方法に関するも のである。

[0002]

【従来の技術】少くともクロム化合物と有機アルミニウ ム化合物とから成るクロム系触媒を用いて、エチレン等 $0\alpha - オレフィンを低重合することは公知である。例え$ ば特公昭43-18707号には、クロムを含むVIB権 の遷移金属化合物とポリ(ヒドロカルビルアルミニウム 50 に優れたものとなるので好ましい。

オキシド) からなる触媒を用いて、エチレンを低重合し て1-ヘキセンを製造する方法が記載されている。

【0003】また、特限平3-128904号には、カ ロムービロリル結合を有するクロム化合物と金属アルキ ル化合物又はルイス酸とを反応させて得られた触媒を用 いてαーオレフィンを三量化する方法が記載されてい る。さらに、USP5、376、612には、クロム化 合物、ピロール含有化合物、金属アルキル化合物及びハ ロゲン含有化合物を溶媒中で混合して得られた触媒を用 10 いて、α-オレフィンを低重合する方法が記載されてい

【0004】一方、本発明者らの一部は、少くとも、ク ロム化合物とアミン又は金属アミドとアルキルアルミニ ウム化合物の組み合わせから成る触媒系を使用し、クロ ム化合物とアルキルアルミニウム化合物とが、予め接触 しない態様でαーオレフィンとクロム系触媒とを接触さ せることにより、α-オレフィン低重合体を高活性で得 ることができる方法を提案した(特願平5-28007 号)。

[0.00.5]

【発明が経決しようとする課題】 α-オレフィンの低重 合により得られる反応生成液は、次いで蒸留により各成 分に分離される。しかし反応生成液中の触媒成分は比較 的不安定であり、触媒成分を含む反応生成液をそのまま 蒸留すると、触媒成分、とりわけクロム成分が析出して 蒸留装置に付着するおそれがある。従って、蒸留に先立 ち反応生成液中から触媒成分、とりわけクロム成分を除 去しておくのが望ましい。

【0006】本発明者らは、先に反応生成液を酸または びマグネシウムからなる群から選ばれるものである請求 30 アルカリ水溶液で処理して、触媒成分を除去する方法を 提案した(特願平5-329668号参照)。本発明は 酸、アルカリ水溶液を用いずに触媒中のクロム成分を除 去する方法を提供するものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、少くと も (a) クロム化合物、 (b) アミン、アミド及びイミ ドからなる群から選ばれる含窒素化合物、並びに (c) アルキルアルミニウム化合物から成るクロム系触媒の存 在下に溶媒中でα-オレフィンを低重合させ、生成した 触媒成分を含む反応生成液を還元剤で処理して反応生成 液中のクロム成分を固体として析出させることにより、 反応生成液中のクロム成分を除去する方法、が提供され

【0008】以下、本発明について詳細に説明する。本 発明で用いるクロム系触媒は、少くとも(a)クロム化 合物、(b) アミン、アミド及びイミドからなる群から 選ばれる含窒素化合物、並びに(c)アルキルアルミニ ウム化合物の組合せから成るものである。これに更に (d) ハロゲン含有化合物を組合せると、触媒性能が更

3 【0009】本発明で使用するクロム化合物は0~6価 のクロム化合物であり、一般式

Mrtl CrX. ... (1)

で表わされる。上記式において、Xは任意の有機もしく は無機の基、陰性原子または配位性分子を示す。 n は 1 ~6の整数を示すが2以上であることが好ましい。また nが2以上の場合にはXは相互に異なっていてもよい。 【0010】上記の有機基としては通常炭素数が1~3 0の各種の基が挙げられる。例えばアルキル基、シクロ キル基、シクロペンタジエニル基などの提化水素基、カ ルポニル基及びアルコキシ基が挙げられる。また、カル ポキシル基、β-ジケトナート基、β-ケトカルポキシ ル基、8-ケトエステル基又はアミド基などを有する炭 化水素基も挙げられる。無機の基としては硝酸基、硫酸 基などのクロム塩形成基が挙げられる。除性原子として は、酵素、ハロゲンなどが挙げられる。

【0011】好ましいクロム化合物としては、クロムの アルコキシ塩、カルボキシル塩、β-ジケトナート塩、 β-ケトエステルのアニオンとの塩、または、クロムハ 20 ロゲン化物が挙げられ、具体的には、クロム (IV) - t -プトキシド、クロム (III) アセチルアセトナート、 クロム(III) トリフルオロアセチルアセトナート、ク ロム (III) ヘキサフルオロアセチルアセトナート、ク ロム (III) (2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5 ーヘプタンジオナート)、Cr (PhCOCHCOP h) : (ここでPhはフェニル基を示す。)、クロム (II) アセテート、クロム (III) アセテート、クロム (III) - 2-エチルヘキサノエート、クロム (III) H1 COCHCOOCH1) 1、塩化第一クロム、塩化 第二クロム、臭化第一クロム、臭化第二クロム、ヨウ化 第一クロム、ヨウ化第二クロム、フッ化第一クロム、フ ッ化第二クロム等が挙げられる。

【0012】また、上記のクロム化合物と電子供与体か ら成る錯体も好適に使用することが出来る。電子供与体 としては、窒素、酸素、リン又は硫黄を含有する化合物 の中から選択される。窒素を含有する電子供与体として は、ニトリル、アミン、アミド、ニトロ化合物等が挙げ ルピリジン、ジメチルホルムアミド、N-メチルホルム アミド、アニリン、ニトロベンゼン、テトラメチルエチ レンジアミン、ジエチルアミン、イソプロピルアミン、 ヘキサメチルジシラザン、ピロリドン等が挙げられる。

【0013】酸素を含有する電子供与体としては、エス テル、エーテル、ケトン、アルコール、アルデヒド等が 挙げられ、具体的には、エチルアセテート、メチルアセ テート、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエ ーテル、ジメトキシエタン、ジグライム、トリグライ ム、アセトン、メチルエチルケトン、メタノール、エタ 50 が得られる。

ノール、アセトアルデヒド等が挙げられる。

【0014】リンを含有する電子供与体としては、ヘキ サメチルホスホルアミド、ヘキサメチルホスホラストリ アミド、トリエチルホスファイト、トリプチルホスフィ ンオキシド、トリエチルホスフィン等が例示される。ま た、硫黄を含有する電子供与体としては、二硫化炭素、 ジメチルスルホキシド、テトラメチレンスルホン、チオ フェン、ジメチルスルフィド等が例示される。

【0015】 このような電子供与体とクロム化合物との アルキル基、アリール基、アルキルアリール基、アラル 10 錯体の例としては、ハロゲン化クロムのエーテル錯体、 エステル錯体、ケトン錯体、アルデヒド錯体、アルコー ル錯体、アミン錯体、ニトリル錯体、ホスフィン錯体、 チオエーテル錯体などが挙げられる。具体的には、Cr Cla · 3THF, CrCla · 3dioxane, C rCl: (CH: CO: n-C: H)) , CrCl: · (CH: CO: C:H:), CrCl: · 3 (i-C : H- OH) , CrC1: · 3 [CH: (CH:) : C H (C2 H5) CH2 OH], CrCl3 · 3 pyri dine, CrCl: · 2 (i-C: H: NH:), [CrCls · 3 CHs CN] · CHs CN, CrCl : · 3 PPh; , CrCl: · 2 THF, CrCl: · 2 pvridine, CrCl2 · 2 [(C2 H6) 2 NH], CrCl: · 2CH: CN, CrCl: · 2 [P (CH:) 2 Ph] 等が挙げられる。 (ここで、T HFはテトラヒドロフラン、Phはフェニル基を表 す。)

【0016】クロム化合物は、炭化水素溶媒に可溶な形 態で用いるのが好ましく、このような可溶性のものとし ではクロムのβ-ジケトナート塩、カルボン酸塩、β-ベンゾエート、クロム (III) ナフテネート、Cr (C 30 ケトエステルのアニオンとの塩、β-ケトカルボン酸 塩、アミド蜡体、カルボニル蜡体、カルベン蜡体、各種 シクロペンタジエニル錯体、アルキル錯体、フェニル錯 体などが挙げられる。クロムの各種カルボニル錯体、カ ルベン錯体、シクロベンタジエニル錯体、アルキル錯 体、フェニル錯体としては、具体的には、Cr (CO) 6 , (C6 H6) Cr (CO) 1 , (CO) 5 Cr (= CCH_3 (OCH_3), (CO) $_6$ Cr ($=CC_6$ H: (OCH:))、CpCrCl: (ここでCpはシク ロベンタジエニル基を示す。)、(Cp*CrClCH られ、具体的には、アセトニトリル、ビリジン、ジメチ 40 :) 2 (ここでCp*はペンタメチルシクロペンタジエ 二ル基を示す。)、(CH₂)2 CrC1等が例示され

> 【0017】クロム化合物は、無機酸化物などの担体に 担持して使用することも出来るが、通常は担体に担持さ せずに、他の触媒成分と組み合わせて使用する。すなわ ち、本発明においては、触媒を構成するクロム化合物と アルキルアルミニウム化合物とは後述する特定の接触態 様で使用するのが好ましいが、斯かる態様によれば、ク ロム化合物の相体への相特を行わなくとも高い触媒活性

【0018】 本発明で使用するアミンは、1級または2 級のアミン、またはこれらの混合物である。1級アミン としては、エチルアミン、イソプロビルアミン、シクロ ヘキシルアミン、ペンジルアミン、アニリン、ナフチル アミン等が例示され、2級アミンとしては、ジエチルア ミン、ジイソプロビルアミン、ジシクロヘキシルアミ ン、ジベンジルアミン、ビス (トリメチルシリル) アミ ン、モルホリン、イミダゾール、インドリン、インドー ル、ピロール、2、5-ジメチルピロール、3、4-ジ メチルビロール、3、4-ジエチルビロール、2、3、 10 5-テトラクロロビロール、2-アセチルビロール、 4-トリメチルピロール、3、4-ジクロロピロール、 2. 3. 4. 5-テトラクロロピロール、2-アセチル ピロール、3、3′、4、4′-テトラメチルジピロロ メタン、ピラゾール、ピロリジン等が例示される。 【0019】本発明で使用するアミドとしては、金属ア ミド及び酸アミドが挙げられる。金属アミドとしては1 級または2級のアミンから誘導される金属アミド、また はこれらの混合物が挙げられ、例えば、上記の1級また は2級のアミンとIA族, IIA族, III A族およびIVB 挙げられる。斯かる金属アミドとしては、具体的には、 リチウムアミド、ナトリウムエチルアミド、カルシウム ジエチルアミド、リチウムジイソプロピルアミド、カリ ウムベンジルアミド、ナトリウムピス (トリメチルシリ ル) アミド、リチウムインドリド、ナトリウムピロリ ド、リチウムビロリド、カリウムビロリド、カリウムビ*

*ロリジド、アルミニウムジエチルピロリド、エチルアル ミニウムジピロリド、アルミニウムトリピロリド、リチ ウム (2. 5ージメチルピロリド) 等が挙げられる。 【0020】本発明においては、上記のアミン、金属ア ミドのうち2級のアミン、もしくは2級のアミンから誘 薬される金属アミド又はこれらの混合物が好適に使用さ れる。特に、ピロールもしくは2.5-ジメチルピロー ル、3、4-ジメチルピロール、2、3、4-トリメチ ルピロール、3, 4-ジクロロピロール、2, 3, 4, 3,3',4,4'-テトラメチルジピロロメタン等の ピロール誘導体、叉はこれらから誘導される金属アミ ド、例えばアルミニウムピロリド、エチルアルミニウム ジピロリド、アルミニウムトリピロリド、ナトリウムビ ロリド、リチウムピロリド、カリウムピロリド、アルミ ニウム (2, 5-ジメチルピロリド)、エチルアルミニ ウムピス (2, 5-ジメチルピロリド)、アルミニウム トリス (2、5-ジメチルピロリド)、ナトリウム (2, 5-ジメチルピロリド)、リチウム(2, 5-ジ 族から選択される金属との反応により得られるアミドが 20 メチルピロリド)、カリウム(2.5-ジメチルピロリ ド)等が好適である。なかでもピロール環に炭化水素基 を有するピロール誘導体が特に好ましい。

【0021】本発明で使用する前記以外の酸アミド又は イミドとしては、下記一般式 (2) ~ (4) で表される 化合物が挙げられる。 [4:2]

(4)

$$R^{8} - SO_{2} - N - R^{7} \qquad \cdots (4)$$

【0022】 一般式 (2) 中、M: は、水素原子または 周期律表(本明細書では周期律表はCAS versi 40 もよい。 onに基づいている。従ってIII A族はIUPACの3 B族である。) のIA, IIA, IB, III A族から選ば れる金属元素であり、R1は、水素原子、炭素数1~3 0のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換基 を有していてもよいアリール基、または、ヘテロ元素を 含んでいてもよいアリール基を表し、R2 は、水素原 子、炭素数1~30のアルキル基、アルケニル基、アラ ルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ヘテ ロ元素を含んでいてもよいアリール基、または、アシル 基COR*(R*の定義はR*と同じであり、R*と異 50 酸アミド類としては、例えば、アセトアミド、N-メチ

なっていてもよい)を表し、R1 とR2 は栗を形成して

【0023】一般式(3)中、M² 及びM² は、水素原 子または周期律表のIA、IIA、IB、III A族から選 ばれる金属元素であり、R⁴ 及びR⁵ は、水素原子、炭 素数1~30のアルキル基、アルケニル基、アラルキル 基、置換基を有していてもよいアリール基、または、ヘ テロ元素を含んでいても上いアリール基を表し、R1と R⁵ は環を形成していてもよく、Aは不飽和結合を含ん でいてもよいアルキレン基を表す。

【0024】一般式(2) 又は一般式(3) で表される

ルヘキサンアミド、スクシンアミド、マレアミド、N-メチルベンズアミド、イミダゾール-2-カルボンアミ ド、ジー2ーテノイルアミン、R-ラクタム、β-ラク タム、ε-カプロラクタム、および、これらと周期律表 のIA、IIA、IBまたはIII A族の金属との塩が挙げ られる。イミド類としては、例えば、1,2-シクロへ キサンジカルポンイミド、スクシンイミド、フタルイミ ド、マレイミド、2、4、6-ピペリジントリオン、ペ ルヒドロアゼシン-2,10-ジオン、および、これら と周期律表のIA、IIA、IBまたはIII A族の金属と 10 の塩が挙げられる。

【0025】一般式(4)中、M1は、水素原子または 周期律表のIA、IIA、IB、およびIII A族から選ば れる金属元素であり、R5 は、水素原子、炭素数1~3 0のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換基 を有していてもよいアリール基、または、ヘテロ元素を 含んでいてもよいアリール基を表し、R T は、水素原 子、炭素数1~30のアルキル基、アルケニル基、アラ ルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ヘテ R! 基 (R! の定義はR! と同じであり、R! と異なっ ていてもよい)を表し、R°とR'は環を形成していて わ上い.

【0026】 一般式 (4) で示されるスルホンアミド類 およびスルホンイミド類としては、例えば、ペンゼンス ルホンアミド、Nーメチルメタンスルホンアミド、Nー メチルトリフルオロメタンスルホンアミド、および、こ*

R18 A 1

R1 . A 1 X3-.

(mlt1. 5≤m<3)

R1 a A1 (OR2) 3-a

(mは0<m<3、好ましくは1.5≤m<3) R1 a A 1 Ha-a

(mは0<m<3、好ましくは1.5≤m<3)

【0031】上記のアルキルアルミニウム化合物の具体 例としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル ミニウム、トリイソプチルアルミニウム、ジエチルアル ミニウムモノクロリド、ジエチルアルミニウムエトキシ ド、ジエチルアルミニウムヒドリド等が挙げられる。こ キルアルミニウムが特に好ましい。アルキルアルミニウ ム化合物は、2種以上の混合物であってもよい。

【0032】本発明で使用するハロゲン含有化合物とし ては、周期律表のIII A, III B, IVA, IVB, VA, VB及びVIB族からなる群から選ばれる元素を含むハロ ゲン含有化合物が好適に使用される。そして、ハロゲン としては、塩素または臭素が好ましい。

【0033】上記のハロゲン含有化合物の具体例として は、塩化スカンジウム、塩化イットリウム、塩化ランタ ン、四塩化チタン、四塩化ジルコニウム、四塩化ハフニ 50 ド、三塩化リン、三塩化アンチモン、トリチルヘキサク

*れらと周期律表のIA, IIA, IBまたはIII A族の金 属との塩が挙げられる。これらのアミド又はイミド化合 物の中では、一般式 (2) で表される化合物が好まし く、特に、一般式(2)中のR² がアシル基COR¹ を 表し、R1 とR2が環を形成しているイミド化合物が好 ましい。

【0027】本発明において使用されるアルキルアルミ ニウム化合物としては、下記一般式(5)で示されるア ルキルアルミニウム化合物が好適に使用される。

[423] R1 a A1 (OR2) a Ha Xa ... (5) 【0028】一般式 (5) 中、R1 及びR2 は、炭素数 が通常1~15、好ましくは1~8の炭化水素基であっ て互いに同一であっても異なっていてもよく、Xはハロ ゲン原子を表し、mは0<m≤3、nは0≤n<3、p $は0 \le p < 3$ 、qは $0 \le q < 3$ のそれぞれの数であっ て、しかも、m+n+p+q=3である数を表す。 【0029】上記のアルキルアルミニウム化合物として は、例えば、下記一般式(6)で示されるトリアルキル アルミニウム化合物、一般式 (7) で示されるハロゲン ロ元素を含んでいてもよいアリール基、または、SO2 20 化アルキルアルミニウム化合物、一般式(8)で示され るアルコキシアルキルアルミニウム化合物、一般式 (9) で示される水素化アルキルアルミニウム化合物な どが挙げられる。なお、各式中のR1、XおよびR2の 定義は上記一般式 (5) の場合と同じである。

> [0030] 【化4】

30

... (6)

... (7)

... (8)

... (9)

ウム、三塩化ホウ素、塩化アルミニウム、ジエチルアル ミニウムクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリ ド、塩化ガリウム、四塩化炭素、クロロホルム、塩化メ チレン、ジクロロエタン、ヘキサクロロベンゼン、1. 1、1-トリクロロエタン、1、1、2-トリクロロエ タン、1, 1, 2, 2-テトラクロロエタン、ペンタク れらの中、ポリマーの副生が少ないと言う点でトリアル 40 ロロエタン、ヘキサクロロエタン、1、1、1-トリク ロロプロパン、1、1、2、2-テトラクロロプロパ ン、1, 1, 1-トリクロロブタン、1, 1, 2, 2-テトラクロロブタン、1、1、1-トリクロロペンタ ン、1、1、2、2-テトラクロロベンタン、1、1、 1-トリプロモエタン、1, 1, 2, 2-テトラプロモ エタン、1, 2, 3, 4, 5, 6-ヘキサクロロシクロ ヘキサン、1、3、5-トリクロロベンゼン、トリチル クロリド、四塩化ケイ素、トリメチルクロロシラン、四 塩化ゲルマニウム、四塩化スズ、トリプチルスズクロリ

(6)

ロロアンチモネート、五塩化アンチモン、三塩化ビスマ ス、三臭化ホウ素、三臭化アルミニウム、四臭化炭素、 プロモホルム、プロモベンゼン、ヨードメタン、四臭化 ケイ素、ヘキサフルオロベンゼン、フッ化アルミニウム 等が挙げられる。

【0034】上記のハロゲン含有化合物の中、ハロゲン 原子の数が多いものが好ましく、また、反応溶媒に可溶 の化合物が好ましい。特に好ましいハロゲン含有化合物 の例としては、四塩化炭素、クロロホルム、1, 1, 1 タン、ペンタクロロエタン、ヘキサクロロエタン、1, 2. 3. 4. 5. 6-ヘキサクロロシクロヘキサン、四 塩化チタン、四塩化ゲルマニウム、四塩化スズ等が挙げ られる。なお、ハロゲン含有化合物は、2種以上の混合 物として使用することも出来る。

【0035】本発明においては、上記の各触媒成分から 成る触媒系を使用し、反応溶媒中でαーオレフィンの低 重合を行う。そして、クロム化合物 (a) とアルキルア ルミニウム化合物 (c) とが予め接触しない態様でα-い、これにより、選択的に三量化反応を行わせ、原料工 チレンから1-ヘキセンを高収率で得ることが出来る。 【0036】このような接触態様の具体例としては、

(1) 触媒成分(b) 及び(c) を含む溶液中にα-オ レフィン及び触媒成分(a)を導入する方法、(2)触 媒成分(a) および(b) を含む溶液中に α -オレフィ ン及び触媒成分 (c) を導入する方法、(3) 触媒成分 (a) を含む溶液中に α-オレフィン、触媒成分 (b) 及び(c)を導入する方法、(4) 触媒成分(c)を含 (b) を導入する方法、(5) 触媒成分(a)~(c) および α-オレフィンをそれぞれ同時かつ独立に反応器 に導入する方法などによって行うことが出来る。そし て、上紀の各湾液は、涌常、反応溶媒を使用して調製さ na.

の上記の接触能様としては、具体的には、(1) 触媒成 分(b) ~ (d) を含む溶液中に α -オレフィン及び触 継成分(a)を導入する方法。(2) 触継成分(a)、 媒成分(c)を導入する方法、(3)触媒成分(a)及 び(d)を含む溶液中にα-オレフィン、触媒成分 (b) 及び(c) を導入する方法、(4) 触媒成分 (c) 及び(d) を含む溶液中にα-オレフィン、触媒 成分(a)及び(b)を導入する方法、(5)触媒成分 (a) 及び(b) を含む溶液中に、α-オレフィン、触 媒成分(c)及び(d)を導入する方法、(6)触媒成 分(b) 及び(c) を含む溶液中にα-オレフィン、触 継成分(a)及び(d)を導入する方法。(7) 触継成

【0037】また、ハロゲン含有化合物を使用する場合

(a)、(b) 及び(d) を導入する方法、(8) 触媒 成分(a)を含む溶液中にα-オレフィン、触媒成分 (b) ~ (d) を導入する方法。 (9) αーオレフィン 及び各触媒成分(a)~(d)をそれぞれ同時かつ独立 に反応系に導入する方法などによって行うことが出来 る。そして、上記の各溶液は、通常、反応溶媒を使用し て調製される。

10

【0038】 これらのうちでも、クロム化合物(a)と アルキルアルミニウム化合物(c)とを予め接触しない - トリクロロエタン、1, 1, 2, 2 - テトラクロロエ 10 態様に維持し、且つ、クロム化合物 (a) とアルキルア ルミニウム化合物 (c) とを低重合反応時にαーオレフ ィンに同時に接触させる方法を採用することが好まし W.

【0039】なお、本発明において、「クロム化合物と アルキルアルミニウム化合物とが予め接触しない態様」 とは、反応の開始時のみならず、その後の追加的なα-オレフィン及び触媒成分の反応器への供給においても新 かる態様が維持されることを意味する。しかし、これ は、触媒成分からの触媒系の形成の際に要求される好ま オレフィンとクロム系触媒とを接触させるのが好まし 20 しい態様であり、触媒系が形成された後は無関係であ る。従って、上記の修繕による触媒系の形成を経た後に 反応系から回収された触媒液を反応系に循環させること は、上記の好ましい態様に反することではない。

【0040】クロム化合物とアルキルアルミニウム化合

物とが予め接触する態様でクロム系触媒を使用した場合 にαーオレフィンの低重合反応の活性が低くなる理由 は、未だ明らかではないが、次の様に推定される。すな わち、クロム化合物とアルキルアルミニウム化合物とを 接触させた場合、クロム化合物に配位している配位子と む溶液中に α-オレフィン、触媒成分 (a) および 30 アルキルアルミニウム化合物中のアルキル基との間で配 位子交換反応が進行すると考えられる。そして、斯かる 反応によって生成するアルキルークロム化合物は、通常 の方法で得られるアルキルークロム化合物と異なり、そ れ自身不安定である。そのため、アルキルークロム化合 物の分解還元反応が優先して進行し、その結果、αーオ レフィンの低重合反応に不適当な脱メタル化が惹起さ れ、α-オレフィンの低重合反応の活性が低下すると推 定される.

【0041】本発明において、原料α-オレフィンとし (b) 及び(d) を含む溶液中にαーオレフィン及び触 40 ては、炭素数が2~30の置換または非置換のαーオレ フィンが使用される。具体的には、エチレン、プロピレ ン、1-プテン、1-ヘキセン、1-オクテン、3-メ チル-1-プテン、4-メチル-1-ペンテン等が挙げ られる。特に、原料 α -オレフィンとしてエチレンが好 適であり、本発明によればエチレンからその三量体であ る1-ヘキセンを高収率かつ高選択率で得ることが出来

【0042】本発明において、反応溶媒としては、ブタ ン、ペンタン、3 - メチルペンタン、ヘキサン、ヘプタ 分(c)を含む溶液中に、α-オレフィン、触媒成分 50 ン、2-メチルヘキサン、オクタン、2、2、4-トリ (7)

11

メチルベンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサ ン、デカリン等の炭素数3~20の鎖状または脂環式の **伽和能化水素、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチル** ベンゼン、メシチレン、テトラリン等の芳香族炭化水素 などが使用される。これらは、単独で使用する他、混合 溶媒として使用することも出来る。

【0043】また、反応溶媒として、反応原料のα−オ レフィンそれ自体または主原料以外のαーオレフィンを 使用することも出来、例えば、炭素数が4~30のα-オレフィンが使用されるが、常温で液状のα-オレフィ 10 中の触媒活性種は低原子価クロム錯体へ還元される。し ンが特に好ましい。反応溶媒として特に好ましいのは、 炭素数が4~10の鎖状飽和炭化水素または脂環式飽和 炭化水素である。これらの溶媒を使用することにより、 ポリマーの副生を抑制することが出来、更に、脂環式炭 化水素を使用した場合は、高い触媒活性が得られると言 う利点がある。

【0044】本発明において、クロム化合物の使用量 は、反応溶媒 1 リットル当たり、通常 1. 0×10-7~ 0.5molである。好ましくは1.0×10-6~0. である。一方、アルキルアルミニウム化合物の使用量 は、クロム化合物 1 mo 1 当たり、通常 5 0 mm o 1 以 上であるが、触媒活性および三量体の選択率の観点か ら、0. 1mol以上とするのがよい。そして、上限 は、通常1、0×10°mo1である。また、アミン、 アミド又はイミドの使用量及びハロゲン含有化合物の使 用量は、クロム化合物1mo1当たり、通常0.001 mo1以上である。好ましくは0.005~1000m ol、特に0.01~100molの範囲である。

【0045】本発明においては、(a) クロム化合物、 (b) アミン、アミド及びイミドからなる群から選ばれ る含窒素化合物及び (c) アルキルアルミニウム化合 物、更には収率、選択率向上のために使用する(d)ハ ロゲン含有化合物のモル比は、1:0.1~10:1~ 100:0.1~20が好ましく、1:1~5:5~5 0:1~10が特に好ましい。斯かる特定条件の採用に より、例えばエチレン低重合体として、ヘキセンを90 %以上の収率(全生成量に対する割合)で製造すること が出来、しかも、ヘキセン中の1-ヘキセンの含有量を 99%以上に高めることが出来る。

【0046】本発明の低重合反応は、通常0~250℃ で行なわれる。好適な反応温度は0~150℃、特に2 0~100℃である。一方、反応圧力は、常圧ないし2 50kg/cm2の範囲から選択し得るが、通常は、1 00 kg/cm² までの圧力で十分である。そして、反 応時間は、通常1分から20時間、好ましくは0.5~ 6時間の範囲である。反応形式は、同分式、半回分式ま たは連続式のいずれであってもよい。

[0047]また、反応系に水素を共存させるならば、 副生するポリマーの形状を粉末状にすることができるた 50 プには破裂板を備えた触媒フィード管を取り付けておい

12 め、装置へのポリマーの付着を防ぐことができる。共存 させる水素の量は、水素分圧として、通常0.1~10 0 kg/cm²、好ましくは1.0~80kg/cm² の範囲である。

【0048】 本発明においては、このようにして得た反 広生成液を還元剤で還元処理してクロム成分を析出させ る。還元処理によりクロム成分が反応液中から析出する 理由は、未だ詳細には明らかではないが、次の様に推定 される。すなわち、還元剤との接触により、反応生成液 かし、この低原子価クロム錯体は不安定なので、引続い て脱メタル化等の反応が起こり、クロム成分が固体とし て折出すると推定される。

【0049】 費元剤としては特に制限はなく、公知の種 々のものが使用できるが、還元能力の高い金属である程 好ましい。例えば、亜鉛、マグネシウム、ナトリウム、 カリウム等が挙げられるが、取り扱いのしやすさから亜 鉛、マグネシウムが好ましい。

【0050】還元剤による還元処理方法は、特に制限は 2mol、特に1,0×10-5~0,05molの範囲 20 ないが、反応生成液に還元剤を添加し、窒素等の不活性 ガス雲開気下、0~200℃、好主しくは10~150 ℃で、0.1~48時間、好ましくは0.25~24時 間程度機栓することにより行うのがよい。還元剤の使用 量は、クロム金属1モル当たり1~200,000モ ル、好ましくは1~20.000モルの範囲である。こ の還元処理により生成したクロムを含む析出物は、次い で濾過、遠心分離など常法の固液分離手段により反応生 成液から除去する。反応生成液中には副生ポリマーが存 在しているので、固液分離はこの副生ポリマーの除去を 30 兼ねて行なうようにしてもよい。

【0051】なお、本発明方法によりクロム成分を除去 した後の反応生成液中にはアルミニウム成分が含まれて いるが、そのまま蒸留に供することができる。若しアル ミニウム成分を除去したい場合には、本発明方法により クロム成分を除去した後の反応生成液を、水酸化ナトリ ウム又は水酸化カリウム水溶液、好ましくは10wt% 以上の高濃度の水溶液で処理すればよい。

【0052】回収されたα-オレフィン低重合体は、必 要に広じて精製される。精製には、通常、蒸留精製が採 40 用され、目的とする成分を高純度で回収することができ る。本発明においては、特に、エチレンから高純度の1 ヘキセンを工業的有利に製造することができる。 [00531

【実施例】以下、本発明を実施例および比較例により更 に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を超えない限 り以下の実施例によって限定されるものではない。 実施例1

150℃の乾燥器で乾燥した2Lオートクレープを熱時 に組み立てた後、真空窒素置換した。このオートクレー

--211--

(8) 特開平8-301923

が た。 n ー ヘブタン (486 m I) 、2、5 ージメチルビロール (0.30 m m o I) のn ー ヘブタン溶液、トリエチルアルミニウム (1.52 m m o I) のn ー ヘブタン溶液、トリス溶液、1、1、2、2 ーテトラクロロエタン (0.50 m m o I) のn ー ヘブタン溶液をオートクレープに仕込み、一方、触球フィード等にCr (III) ー 2 ー エチル・キサテト (0.10 m m o I) のn ー ヘブタン溶液を仕上込んだ。n ー ヘブタンの全体量は500 m I であった。

【0054】先ず、オートクレーブを80℃に加熱し、 次いで80℃でエチレンを機構フィード管に導入した。 エチレン医によりを授权が破裂し、クロム化合物ペート トクレーブ内に導入されてエチレンの塩塩合反応が開始 された。全圧が35kg/cm²となるようにエチレン を導入した。全圧35kg/cm² ぬるとので30 分間反応させた。火いで反応器を冷却し、オートクレー ブを機役して脱れる手った。

った。反応被(865ml)の一部(100ml)を窒 素下で採取し、これに亜鉛粉末1.25gを添加して、 窒素下、窒量で5時間提伸した。静置して固体を沈降さ は、上澄み被を窒素下で採取し、10%水酸化ナトリウ ム水溶液で抽出した。

[0057]

フロントページの続き

(72)発明者 岡野 丈志

岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化学 株式会社水島開発研究所内 (72)発明者 韓波 美明

岡山県倉敷市衛通三丁目10番地 三菱化学 株式会社水島開発研究所内